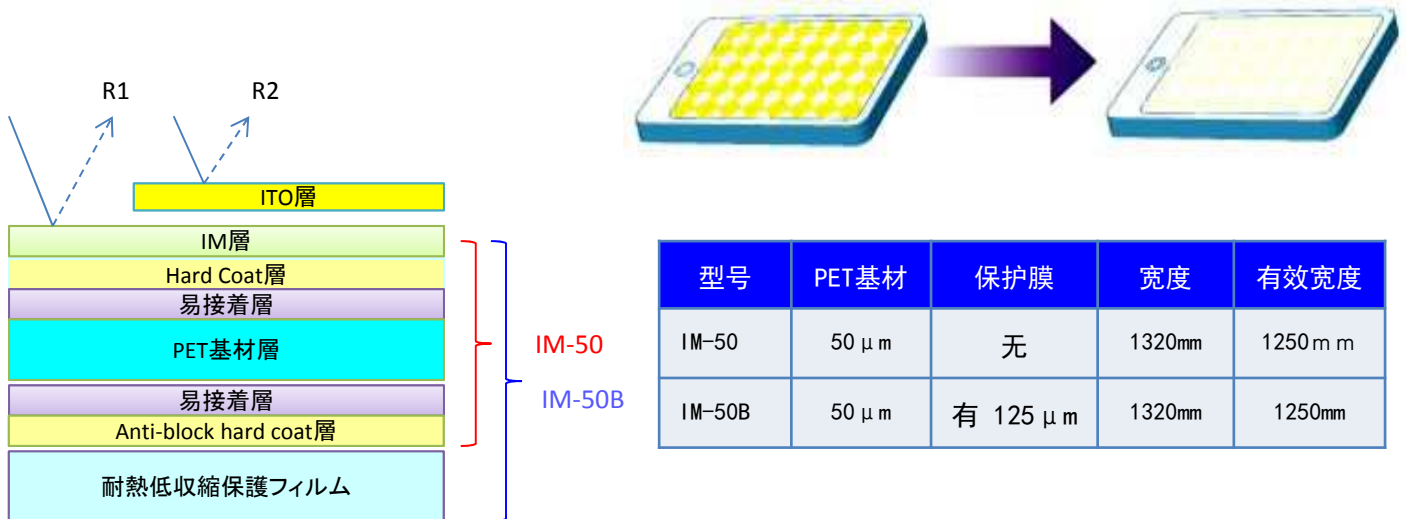


1. 由于ITO图案的隐形化，形成了折射率匹配层（IM层）。
2. 可以防止外部环境导致的ITO层剥离。
3. 具有良好的反射率控制性能（通过控制IM层的结构、折射率和膜厚度，缩小反射率R1与R2的差）。



试验项目					
光学特性	HAZE	JIS K7105	IM面	%	0.25
	总透光率			%	91.4
粘附性	余数/100	初期	IM面		100
			ABHC面		100
耐湿热粘附性		60°C90%RH 240h	IM面		100
铅笔硬度	750g		IM面		H
			ABHC面		H
表面粗糙度Ra	AFM测量(1 μm见方)		IM面	nm	0.41
热收缩率	10cm□ 150°C 1h	TD		%	0.08
		MD		%	0.38

Actual Producer

ATT CO., LTD

Ryogoku Yusen Bldg 7F,3-21-14
Ryogoku,Sumida-ku,Tokyo,Japan 130-0026
TEL +81-3-6659-6980 FAX +81-3-6659-6981

Production bases; Inside of Japan

Saitama , Ibaraki, Shizuoka, Shiga, Kagawa,
Kanagawa, Yamanashi Prefecture